PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-192256

(43) Date of publication of application: 11.07.2000

(51)Int.CI.

C23C 28/00

C23C 14/08 F02C 7/00

(21)Application number: 11-329306

(71)Applicant : UNITED TECHNOL CORP <UTC>

(22) Date of filing:

19.11.1999

(72)Inventor: BURNS STEVEN M

MEEHAN ROBERT J

(30)Priority

Priority number : 98 211754

Priority date: 15.12.1998

Priority country: US

(54) COATING METHOD OF HEAT SHIELD FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coating method of a heat shield film having durability. SOLUTION: For coating a heat shield film 4, at first, a metallic bonding film 6 composed of MCrAlY with Fe, Ni, Co or a mixture of Ni and Co as M is laminated on a substrate of a superalloy. Unrequired oxides and contaminants in the metallic bonding film composed of MCrAIY are removed by an ionized gas flow cleaning method such as reverse plasma arc cleaning. After the formation of an aluminum oxide thin film 8 having adhesive properties on the metallic bonding film composed of MCrAIY, a ceramic layer 10 is formed on the aluminum oxide thin film by a physical vapor deposition method, and its structure is formed into the columnar one.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3124966

[Date of registration]

27.10.2000

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-192256 (P2000-192256A)

(43)公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

| (51) Int.Cl. | i | 識別記号 | FΙ | • | | テーマコート*(参考) |
|--------------|-------|------|---------|-------|---|-------------|
| C 2 3 C | 28/00 | | C 2 3 C | 28/00 | В | |
| | 14/08 | | | 14/08 | Α | |
| F02C | 7/00 | | F02C | 7/00 | D | |

審査請求 有 請求項の数12 OL (全 7 頁)

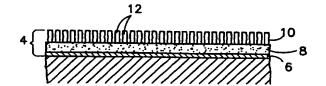
| (21)出願番号 | 特顧平11-329306 | (71)出顧人 | 590005449 |
|-------------|-------------------------|---------|------------------------|
| | | | ユナイテッド テクノロジーズ コーポレ |
| (22)出顧日 | 平成11年11月19日(1999.11.19) | | イション |
| | | | UNITED TECHNOLOGIES |
| (31)優先権主張番号 | 09/211754 | | CORPORATION |
| (32)優先日 | 平成10年12月15日(1998.12.15) | | アメリカ合衆国, コネチカット 06101, |
| (33)優先権主張国 | 米国 (US) | | ハートフォード、ユナイテッド テクノロ |
| | | i. | ジーズ ビルディング |
| | | (74)代理人 | 100062199 |
| | | | 弁理士 志賀 富士弥 (外2名) |
| | | | • |
| | • | | |

(54) 【発明の名称】 熱防御膜の塗布方法

(57)【要約】

【課題】 耐久性を有する熱防御膜の塗布方法を提供する。

【解決手段】 熱防御膜を塗布するために、まずFe,Ni,Co,またはNiとCoとの混合物をMとしたMCrA1Yから成る金属結合膜を超合金の基体に積層する。前記のMCrA1Yから成る金属結合膜における不要な酸化物および汚染物質は、逆プラズマアーク清浄などのイオン化ガス流清浄方法により除去する。前記のMCrA1Yから成る金属結合膜上に接着性を有する酸化アルミニウム薄膜を形成した後、物理的蒸着法により前記酸化アルミニウム薄膜上にセラミック層を形成し柱状構造にする。



最終頁に続く

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱防御膜の塗布方法において、

Ni, Co, Fe, またはNiとCoとの混合物をMとしたMCrAlYから成る結合膜を超合金の基体に積層する工程aと、

1

イオン化ガス流清浄方法により、前記のMCrAlYから成る結合膜における不要な酸化物および汚染物質を除去する工程 b と、

前記のMCrAlYから成る結合膜上に接着性を有する酸化アルミニウム薄膜を形成する工程cと、

物理的蒸着法により、前記酸化アルミニウム薄膜上に柱 状構造を有するセラミック層を積層する工程 d と、を含むことを特徴とする熱防御膜の塗布方法。

【請求項2】 前記基体は、ガスターピンエンジンの高 圧ターピンベーンまたは高圧ターピンプレードであるこ とを特徴とする請求項1記載の熱防御膜の製造方法。

【請求項3】 前記MCrAlYは、公称組成が重量比で22Co-17Cr-12.5Al-0.25Hf-0.4Si-0.6Yと表され、Niで調整されたものであることを特徴とする請求項1記載の熱防御膜の塗布 20方法。

【請求項4】 前記基体は、拡散アルミナイドから成る 表面処理層を含むことを特徴とする請求項1記載の熱防 御膜の途布方法。

【請求項5】 前記工程aと工程bとの間で、

前記基体を約704℃から約816℃の温度で約25分から約40分間加熱し、オイルおよび他の汚染物質を炭化する工程a1と、

前記基体を機械的に清浄して、その基体表面に埋め込まれた酸化物および他の接着性を有する汚染物質を除去す 30 る工程 a 2 と、を含むことを特徴とする請求項 1 記載の 熱防御膜の塗布方法。

【請求項6】 前記のイオン化ガス流清浄工程は、MC r Al Yで被覆された基体を真空チャンバー内に配置する段階と、その真空チャンバー内の圧力を低減する段階と、前記真空チャンバー内に不活性ガスを流入する段階と、前記のMC r Al Yで被覆された基体と電極との間にアークを発生させ保持する段階と、を含むことを特徴とする請求項1記載の熱防御膜の塗布方法。

【請求項7】 前記のイオン化ガス流清浄工程は、約4.0kPaから約5.3kPaの絶対圧で、約760 ℃から約871℃の温度で行うことを特徴とする請求項 6記載の熱防御膜の塗布方法。

【請求項8】 前記の不活性ガスは、ヘリウム,アルゴン,またはヘリウムとアルゴンとを混合したものを含むことを特徴とする請求項6記載の塗布方法。

【請求項9】 前記アークは、約165Vから約150 Vの電位で約0Aの電流にて発生させ、約30Vから約40Vの電位で約75Aから約125Aの電流にて前記 アークを保持することを特徴とする請求項6記載の熱防50

御膜の塗布方法。

【請求項10】 前記のイオン化ガス流清浄工程は、物理的蒸着塗布装置の外側で行うことを特徴とする請求項1記載の熱防御膜の塗布方法。

【請求項11】 前記のイオン化ガス流清浄工程は、物理的蒸着塗布装置のコーティングチャンバー内で行うことを特徴とする請求項1記載の熱防御膜の塗布方法。

【請求項12】 前記セラミック層は、酸化ジルコニウムと約3wt%から約25wt%の安定剤とから成り、 その安定剤として酸化イットリウム,酸化マグネシウム,酸化カルシウム,または、それら混合物を用いたことを特徴とする請求項1記載の熱防御膜の塗布方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐久性を有する熱 防御膜、特にガスターピンエンジンの熱防御膜の塗布方 法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】長年に渡って航空機のオペレータおよび 製造業者から、より高出力および高効率のエンジンが要 求され、その要求を満たすために、より高温および高圧 で動作するガスターピンエンジンがエンジン製造業者に よって開発されている。その結果、現在知られているガ スタービンエンジンに構成された高圧タービンブレー ド、高圧タービンベーンは、それら高圧タービンプレー ド、高圧タービンベーンの形成に用いられている超合金 の融点付近またはその融点よりも高い温度下に曝される ことも多い。高い動作温度においてもガスターピンエン ジンの初期状態を維持できるようにすると共に、高圧タ ーピンプレード、高圧ターピンペーンの寿命を長くする ため、エンジン製造業者は、多くの場合、耐酸化性を有 する金属結合膜とセラミック層とから成る多層構造の熱 防御膜によって前記高圧タービンプレード、高圧タービ ンベーンを保護している。

【0003】前記のような熱防御膜は、ガスターピンエ ンジンの構成部材に対して、その保護すべき部分に金属 結合膜を積層してから塗布される。そして、ピーニング 工程、および必要に応じて清浄工程を行ってから、電子 ピームによる物理的蒸着法(以下、EB-PVDと称す る)または他の物理的蒸着法により前記金属結合膜に対 してセラミック層が積層される。そのEB-PVD工程 において、被覆され得る部材は、高真空状態で動作する コーティングチャンバー内に配置される。コーティング チャンパー内の電子ピーム銃の焦点は、磁力により塊状 のセラミック例えば酸化ジルコニウムと酸化イットリウ ムとの混合物に対して合わされ、そのセラミックの温度 は2480℃(4500°F)以上の融点に維持される。 その結果、前記電子ビームのエネルギーによって、前記 セラミックが溶けて蒸発する。前記の被覆され得る構成 部材を前記セラミックの塊の上方で回転させることによ

2

り、前記の蒸発したセラミックが被**覆**され得る部材上に **凝結してセラミック層が形成される**。

【0004】その形成状況を慎重に制御することによ り、所望の特定の膜構造,配列が緻密なセラミック柱, および接着性を有する酸化アルミニウムの被膜を得るこ とが可能となる。一般的に、前記のセラミック材および EB-PVD工程はセラミック層を形成する際に用いら れ、熱防御膜に対して優れた熱遮断性を付与する。セラ ミックの柱状構造および酸化アルミニウムによる化学結 合力によって、この熱防御膜の耐久性が得られる。この 独特の柱状構造により耐ストレス性を持たせることがで き、金属から成るタービン構成部材とセラミック保護膜 との熱膨張率の差によって生じるストレスを相殺するこ とができる。このような膜は、ユリオン(Ulion)氏らに 付与された米国特許第4,321,310号, 第4,40 5,660号, 第4,414,249号、およびストラン グマン(Strangman)氏に付与された米国特許第4,32 1.311号, 第4,401,697号, 第4,405,6 59号にそれぞれ共通に記載されている。

【0005】しかしながら、前記のような膜は種々の分野で成功を遂げているが、それら膜の耐久性を得る方法の開発が絶え間無く行われている。従って、産業界では、柱状構造を有する熱防御膜において耐久性を持たせることが求められている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、柱状構造を 有する熱防御膜において耐久性を持たせる方法を提案し たものである。

【0007】また、本発明は、超合金の基体上にMCrAlY結合膜を積層して行うことを特徴とする熱防御膜の塗布方法においても含む。なお、前記MCrAlYのMは、Ni, Co, Fe, またはNiとCoとの混合物を意味するものである。前記のMCrAlY結合膜における不要な酸化物および汚染物質は、イオン化ガス流清浄工程(イオン化ガス流を用いたクリーニングプロセス)を経て除去される。接着性を有する酸化アルミニウム薄膜は、前記MCrAlY結合膜上に形成され、セラミック層は、物理的蒸着法により前記アルミニウム薄膜上に対し柱状構造にして積層される。

【0008】以上示したような本発明の特徴および利点 40 は、以下に示す記述および図面によって明確に説明することができる。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題の解決を図るために、まず請求項1記載の発明は、熱防御膜の塗布方法において、Fe, Ni, Co, またはNiとCoとの混合物をMとしたMCrAlYから成る金属結合膜を超合金の基体に積層する工程aと、イオン化ガス流清浄方法により、前記のMCrAlYから成る金属結合膜における不要な酸化物および汚染物質を除去する工 50

程 b と、前記のM C r A 1 Y から成る金属結合膜上に接 着性を有する酸化アルミニウム薄膜を形成する工程 c と、物理的蒸着法により、前記酸化アルミニウム薄膜上 に柱状構造を有するセラミック層を積層する工程 d と、 を含むことを特徴とする。

【0010】請求項2記載の発明は、前記基体において、ガスタービンエンジンの高圧タービンベーンまたは 高圧タービンブレードであることを特徴とする。

【0011】請求項3記載の発明は、前記MCrAlYにおいて、公称組成が重量比で22Co-17Cr-12.5Al-0.25Hf-0.4Si-0.6Yと表され、Niで調整されたものであることを特徴とする。【0012】請求項4記載の発明は、前記基体において、拡散アルミナイドから成る表面処理層を含むことを特徴とする。

【0013】請求項5記載の発明は、前記工程aと工程bとの間において、前記基体を約704℃(1300°F)から約816℃(1500°F)の温度で約25分から約40分間加熱し、オイルおよび他の汚染物質を炭化する工程a1と、前記基体を機械的に清浄して、その基体表面に埋め込まれた酸化物および他の接着性を有する汚染物質を除去する工程a2と、を含むことを特徴とする。

【0014】請求項6記載の発明は、前記のイオン化ガス流清浄工程において、MCrAlYで被覆された基体を真空チャンパー内に配置する段階と、その真空チャンパー内の圧力を低減する段階と、前記真空チャンパー内に不活性ガスを流入する段階と、前記のMCrAlYで被覆された基体と電極との間にアークを発生させ保持する段階と、を含むことを特徴とする。

【0015】請求項7記載の発明は、前記のイオン化ガス流清浄工程において、約4.0kPa(30torr)から約5.3kPa(40torr)の絶対圧で、約760℃(1400°F)から約871℃(1600°F)の温度で行うことを特徴とする。

【0016】請求項8記載の発明は、前記の不活性ガスにおいて、ヘリウム、アルゴン、またはヘリウムとアルゴンとを混合したものを含むことを特徴とする。

【0017】請求項9記載の発明は、前記アークにおいて、約165Vから約150Vの電位で約0Aの電流にて発生させ、約30Vから約40Vの電位で約75Aから約125Aの電流にて前記アークを保持することを特徴とする。

【0018】請求項10記載の発明は、前記のイオン化 ガス流清浄工程において、物理的蒸着塗布装置の外側で 行うことを特徴とする。

【0019】請求項11記載の発明は、前記のイオン化 ガス流清浄工程において、物理的蒸着塗布装置のコーティングチャンパー内で行うことを特徴とする。

【0020】請求項12記載の発明は、前記セラミック

7 735 -

II.

4

30

層において、酸化ジルコニウムと約3wt%から約25 wt%の安定剤とから成り、その安定剤として酸化イットリウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、また は、それら混合物を用いたことを特徴とする。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づいて説明する。

【0022】本発明の熱防御膜は、種々のガスタービンエンジンの構成部材の基体に用いられ、典型的にはニッケルまたはコバルトを主成分とする基体に用いられる。殆どの場合、本発明の熱防御膜は、高圧タービンベーンまたは高圧タービンブレードに塗布される。簡潔に説明すると、本願発明は、高圧タービンブレードに対する熱防御膜の塗布方法を記述したものである。なお、本発明の属する技術分野において一部分のみ記載されているが、熱防御膜によって効果を奏すると思われるガスタービンエンジンの他の構成部材においても同様に適用できることは明らかである。

【0023】図1はタービンブレード2を示すものであり、本発明における熱防御膜4が施されたものである。図2に示すように、熱防御膜4は、金属結合膜6と、その金属結合膜6の上に形成される酸化アルミニウム(A12O3)層8と、酸化ジルコニウム(ZrO2)の柱状粒子から成り前記酸化アルミニウム層8の上に積層されるセラミック層10とを構成する。本発明の熱防御膜は、図2に示すようにブレード2上に直接積層するか、下塗りの上に積層またはブレード2の表面から拡散して形成される。例えば、本発明の熱防御膜は、ブレード2の表面から拡散して形成される。例えば、本発明の熱防御膜は、ブレード2の表面から拡散して形成された拡散アルミナイド膜に被覆される。

【0024】結合膜6においては、酸化アルミニウム層8を形成、およびセラミック層10を被覆するために結合膜6の表面を良好にすることにより、本発明の熱防御膜4とタービンブレード2との間に良好な接着力を付与することができる。その結合膜6を適確に選択することにより、ガスタービンエンジン動作時においてセラミック層10が結合膜6から剥離すること又は熱防御膜4全体が剥離することを、抑制あるいは防止することができる。ガスタービンエンジン動作時にセラミック層10が剥離又は熱防御膜4全体が剥離すると、タービンブレー40ドの寿命は低下してしまう。

【0025】本発明の金属結合膜6には、一般的に知られているあらゆる金属材料のうち、タービンプレード2とセラミック層10との間に強い結合力を付与できるものが用いられる。このような材料は、一般的には酸化アルミニウムの接着層を形成するのに十分な量のアルミニウムを含み、柱状セラミック10に対して良好な結合力を付与する。例えば、金属結合膜6は、拡散アルミナイド、すなわち1個あるいは複数個の貴金属元素を含んだアルミナイドを構成して成り、その拡散アルミナイドと50

しては、NiとAlとの合金やMCrAlがある。な お、前記MCrAlのMは、Fe, Ni, Co, または NiとCoとの混合物を意味するものである。本実施の 形態において、前記の化学式MCrAlは、添加物、ま たはこの技術分野にて一般的に知られているSi,H f, Ta, Re, 貴金属のような成分の結合体を含んだ 混合物においても包含するものである。また、前記MC rAlは、拡散アルミナイド層、特に1個あるいは複数 個の貴金属を構成したアルミナイドを含んだものでも良 い。好ましくは、金属結合膜6は、公称組成がNi-2 2Co-17Cr-12. 5Al-0. 25Hf-0. 4 Si - 0. 6 Y (重量比)となるMCrAlを含む。こ の組成については、ガプタ(Gupta)氏に付与された米国 特許第4,585,481号および再発行特許第32,1 21号にそれぞれ詳しく記載されており、それら2つの 特許は併合されたものである。

6

【0026】金属結合膜6は、この技術分野において一 般的に知られている積層方法のうち、前記のような材料 を積層できる方法によって積層される。例えば、前記結 合膜6は、低圧プラズマスプレー(LPPS)、電子ビー ムによる物理的蒸着法(EB-PVD), 電気メッキ, 陰 極アークなどのあらゆる方法により積層される。プレー ド2と柱状セラミック層10との間に強い結合力を付与 できるようにすると共に、柱状セラミック層10中で生 じるクラックがブレード2中に拡大しないようにするた め、プレード2に対して金属結合膜2を十分厚く塗布す る必要がある。殆どの場合、金属結合膜6の厚さを約2 5 μm(1mil)から約250μm(10mils)にし ている。好ましくは、結合膜6の厚さを約25μm(1 mil)から約75μm(3mils)にしている。結合 膜6を積層した後、好ましくは、結合膜6の気孔または 積層中に生じた導通孔を埋めるために、前記結合膜6を ピーニングする、あるいは機械加工または研磨加工する ことにより、前記結合膜6に柱状セラミック層10を設 けることができるようにする。

【0027】ピーニングまたは他の表面処理を行った後、結合膜6を清浄することにより、オイル,他の有機物や炭化不純物,表面の酸化物,他の接着性を有する汚染物質を除去する。一般的な従来技術による清浄方法は、高温下で行う熱サイクル工程を含み、例えば約704℃(1300°F)から約816℃(1500°F)の温度で約25分から約45分の熱サイクル工程により、例えばグリットブラティング,蒸発(またはスラリー)ブラスティング,または超音波清浄などの機械的清浄によって生じるオイルおよび他の不純物(例えば、浸透性液体染料,機械加工潤滑オイル,EDMオイル等)を酸化雰囲気下にて炭化し、埋め込まれた酸化物および不要な接着性汚染物質を除去する。本出願人は、従来技術による清浄工程にて、逆プラズマアーク(reverse transfer arc)清浄などのイオン化ガス流清浄方法(ionized gas str

· 5.1

4

 \geq

eam cleaning process)を適用することにより、膜の寿命を50%以上向上できることを確認できた。

【0028】イオン化ガス流清浄工程では、清浄され得 るプレード2を真空チャンパー内に配置して、その真空 チャンパー内の圧力を低減した後、真空チャンパー内に 不活性ガスを流入し、電極とプレード2との間にアーク を発生させる。そのアークは、ブレード表面上の酸化物 と他の汚染物質を過熱し、それら酸化物と他の汚染物質 とを蒸発させる。好ましくは、イオン化ガス流清浄工程 を約4.0kPa(30torr)から約5.3kPa (40 torr)の絶対圧で、約760℃(1400°F) から約871℃(1600°F)の温度で行う。最も好ま しくは、前記のイオン化ガス流清浄工程を約4.7kP a(35torr)の絶対圧で約816℃(1500°F) の温度で行う。適当と思われる不活性ガスとしては、へ リウム、アルゴン、またはヘリウムとアルゴンとを混合 したものが含まれる。アークはあらゆる方法により発生 させることができるが、好ましくは、真空チャンパー内 にプレード2を陰極として配置すると共に陽極を配置し てアークを発生させる。この工程では、ブレード2と陽 極との間において、電位を約165Vから約150Vに し電流を約0Aにする。アークが安定した後、そのアー クは電位を約30Vから約40Vにし電流を約75Aか ら約125Aにすることにより保持される。しかしなが ら、イオン化ガス流清浄工程を継続させるために、好ま しくは、初期電位を約160Vで電流を約0Aにし、電 位を徐々に下げて約35Vにし電流を約100Aにす る。効果的な清浄を確実に行うために、イオン化ガス流 清浄工程は、ブレード2表面から汚染物質を蒸発させる のに必要な時間で行う。その清浄時間は、その清浄を行 う部分および表面積によって種々変化する。その基準と なる時間は、約1分から約3分の間で変化させることが できる。

【0029】イオン化ガス流清浄工程(例えば、逆プラズマアーク工程)は所望の装置を用いて行われ、例えば EB-PVD塗布装置の外側に位置する真空チャンパー、あるいはEB-PVD塗布装置内にて行われる。前 記のイオン化ガス流清浄工程がEB-PVD塗布装置の外側で行われた場合、清浄済みブレード2を手袋で扱うと共に清浄済みブレード2を袋詰めする固有の予備装置を用いるが、清浄されたブレード2に対して付加的な汚染物質が付着することを防止する必要がある。このため、前記のような予備装置にて起こり得る問題を解決するために、あらかじめ逆プラズマアーク清浄工程をEB-PVD塗布装置内、例えばロードロック(load lock)またはコーティングチャンパー内で実施することが望ましい。

【0030】前配のように清浄した後、時おり熱成長酸化物と称される酸化アルミニウム層8は、接着層として均一に形成することが可能な方法により、金属結合膜6

上に形成される。酸化アルミニウム層 8 は任意ではあるが、その酸化アルミニウム層 8 は形成したほうが好ましい。例えば、酸化アルミニウム層 8 は、柱状セラミック層 1 0 を形成する前の温度上昇中に金属結合膜 6 内の A 1 が酸化することにより形成される。あるいは、前記酸化アルミニウム層 8 は、化学的蒸着法または周知の積層方法のうち適当な方法により積層される。酸化アルミニウム層 8 の厚さは、その酸化アルミニウム層 8 の濃度および均一性に基づいて種々変化させることができる。好ましくは、前記酸化アルミニウム層 8 の厚さを約 0. 1 μ m(0.004 mils)から約 10 μ m(0.4 mils)にする。

【0031】柱状セラミック層10は、結合膜に対して 相容性のあるセラミック材料によって構成することがで き、使用され得るブレード2の温度下で十分な相安定性 が得られるようになる。例えば、柱状セラミック層10 は、部分的に或いは全般的に安定化された酸化ジルコニ ウム(ZrO2),酸化セリウム(CeO2)、酸化マグネ シウム(MgO),酸化カルシウム(CaO)を用いて構成 される。好ましくは、前記柱状セラミック層10は、酸 化ジルコニウムと安定剤との混合物を含み、その安定剤 としては酸化イットリウム(Y2O3), 酸化マグネシウム (MgO),酸化カルシウム(CaO),または、それらの 混合物などが用いられる。なお、前記酸化イットリウム は、好適な安定化剤である。前記の柱状セラミック層1 0は、特定のガスターピンエンジンで起こり得る動作温 度範囲内で、酸化ジルコニウムの相変化(例えば、好ま しい正方または立法結晶構造から、好ましくない単斜結 晶構造に変化) の発生を防ぐに十分な量の安定化剤を含 むべきである。また、柱状セラミック層10は、酸化ジ ルコニウムと約3wt%から約25wt%のイットリウ ムとの混合物を含んだものが好ましい。最も好ましく は、前記の柱状セラミック層10は、設定温度範囲に依 存して、約6wt%から約8wt%のイットリウム、ま たは約11wt%から約13wt%の酸化イットリウム

【0032】図2に示すように、柱状セラミック層10の全域にわたって複数個のセグメント12を均一に分散して設ける必要があり、そのセグメント12は、塗布される柱状セラミック層10表面に対してその断面が垂直となって、物理的蒸着コーティングで典型的であるように微小柱状構造を示すように設けられる。このような柱状構造の長さによって、柱状セラミック層10の厚さを十分にする。このような塗布方法は、ユリオン(Ulion)氏らに付与された米国特許第4.321.310号,第4.405.660号,第4.414.249号,第5.262.245号、およびストラングマン(Strangman)氏に付与された米国特許第4.321.311号,第4.401.697号,第4.405.659号にそれぞれ共通に記載されおり、それぞれ併合されている。

;

【0033】前記の柱状セラミック層10は、柱状構造 の膜を積層する方法として、EB-PVD法または従来 技術による物理的蒸着法により積層される。好ましく は、本発明における柱状セラミック層10は、EB-P VD装置の有用性およびその装置において熟練した技術 者が存在していることから、EB-PVD法によって強 布される。前記のように、柱状セラミック層10は金属 結合膜6に被覆され、好ましくは柱状セラミック層10 を酸化アルミニウム層8に結合させて金属結合膜6に被 覆される。柱状セラミック層10は十分厚く塗布され、 その柱状セラミック層10が塗布され得る表面との間 に、強い結合力を付与する。殆どの場合、前記の柱状セ ラミック層の厚さは約125μm(5mils)から約1 250μm(50mils)にする。好ましくは、前配柱 状セラミック層10の厚さは、約125μm(5mil s)から約625 µm(25 mils)にする。

【0034】次に、本発明の請求の範囲を限定せずに、 以下に示す従来技術による比較例および本発明による実 施例によって、本発明を詳細に説明する。

【0035】(従来技術による比較例)試験データの基準 20 線を求めるために、従来技術により円柱状でリグ・テストに用いられる燃焼棒材(burner rig bar;以下、リグ棒材と称する)の試料1~5に熱防御膜を塗布した。前記の各リグ棒材は、ニッケルをベースとし公称組成がNi-5Cr-10Co-1.9Mo-5.9W-3Re-8.7Ta-5.6Al-0.1Hf(重量比)となる合金から成り、その直径は1.18cm(0.46inch)で長さは10.92cm(4.30inch)であった。まず、厚さが約75μm(3mils)で公称組成がNi-22Co-17Cr-12.5Al-0.25 30 Hf-0.4Si-0.6Y(重量比)となる金属結合膜を、低圧プラズマスプレーによって前記の各リグ棒材に

それぞれ積層した。そして、各金属結合膜を約1079 ℃(1975°F)で拡散熱処理し、重力補助ショットピ ーニング法(gravity assist shot peening)によってピ ーニングした。前記のようにピーニングした後、前記の 各リグ棒材を加熱炉内に配置しそれぞれ温度704℃ (1300°F)で30分間加熱することにより、前記の 各リグ棒材表面のあらゆるオイルおよび他の汚染物質を 炭化した。その後、前記の各リグ棒材を、240メッシ コ(>60μm)の酸化アルミニウムの粗粒子を用いてグ リットプラスティング処理することにより、それら各リ グ棒材表面の酸化物および他の接着性汚染物質をそれぞ れ除去した。厚さが約1μm(0.04mil)のTGO 層は、一般的な手段により前記の各結合膜表面に成長さ せてそれぞれ形成した。そして、7wt%の酸化イット リウムで安定化された酸化ジルコニウムから成り約25 0 μm(10mils)の柱状セラミックを、一般的な電 子ピームを用いた物理的蒸着工程により、前記の各TG 〇層に塗布して膜をそれぞれ形成した。このように膜が 形成された各リグ棒材を燃焼装置内に配置し、その燃焼 装置内で高速回転させ、ジェット機用燃料を燃焼して得 た炎に曝す(焼準)ことによりそれぞれ試験を行った。前 記の各リグ棒材は、前記の炎によって約1150℃(2 100°F)の温度で約57分間加熱した後、そのリグ 棒材を炎から移動し、それぞれ送風によって約3分間冷 却した。その後、前記の各リグ棒材を周期的に観察し、 膜が剥離した際の時間を測定して、膜の寿命をそれぞれ 調べた。そして、リグ棒材の試料1~5における寿命の 平均値を得て基準線の基点を求めると共に、前記の焼準 による試験結果のベースラインを得た。その焼準による 試験結果を、相対寿命として下記表1に示した。

[0036]

【表1】

| 試料 | 相対寿命 | | |
|--------------|-------|--|--|
| 1 | 1.376 | | |
| 2 | 0.532 | | |
| 3 | 0.417 | | |
| 4 | 1.640 | | |
| 5 | 1.037 | | |
| 比較例における平均寿命A | 1.000 | | |
| 比較例における標準偏差 | 0.527 | | |

【0037】(本発明による実施例)熱防御膜を円柱状でリグ棒材の試料6~10に塗布し、前記の従来技術による比較例で示したグリットプラスティング工程を経た後、前記の各リグ棒材を低圧プラズマスプレー塗布装置のチャンパー内に配置し、そのチャンパー内の圧力を約4.7kPa(35torr)に低減した。その後、プラズマスプレー塗布装置内の点火用電極により、負電荷を帯びた棒材と正電荷を帯びた電極との間にアークを発生させ、ま50

ず約160Vの電位で約0Aの電流にてイオン化ガス流 清浄工程を行った。そして、前記電位を徐々に低減して 約35Vにし電流を約100Aにして、アークを保っ た。前記の各リグ棒材を1分間清浄した後、それら各リ グ棒材を低圧プラズマスプレー塗布装置から取り出し、 EB-PVD塗布装置に搬送するため密閉袋にそれぞれ 入れた。前記の各リグ棒材をEB-PVD塗布装置内に 配置した後、各リグ棒材に酸化アルミニウム層とセラミック層とを形成し、前記の従来技術による比較例と同様

13

Ŷ.

.

の試験を行った。また、焼準による試験結果において も、相対寿命として下記表2に示した。 【0038】

| 163.076 | [82] | |
|--------------|-------|--|
| | 相対寿命 | |
| 6 | 1.695 | |
| 7 | 1.630 | |
| 8 | 1.782 | |
| 9 | 1.640 | |
| 10 | 1.211 | |
| 実施例における平均寿命B | 1.591 | |
| 実施例における標準偏差 | 0.221 | |

【0039】図3は、基準線の基点A(すなわち、従来技術による比較例にて行った焼準試験結果の平均寿命A)と本発明による実施例にて行った焼準試験結果の平均寿命Bとを比較したものであり、本発明法により形成した膜の寿命は、従来法により形成した膜と比較して60%近く向上していることを確認できた。予想し得なかった重要なものは、本発明法により形成した各膜の相対寿命が、表2の低い標準偏差により示されるごとく、従来法により形成した各膜の相対寿命よりも、より均一化されている。膜の寿命をより均一にすることは、機械的に制限されていた設計範囲において余裕を持たせることができ、製造コストを低くすることができると共に、膜において期待できる信頼性を維持することができるため、有益なことである。

【0040】以上、本発明において、記載された具体例に対してのみ詳細に説明したが、本発明の技術思想の範

囲内で多様な変形及び修正が可能であることは、当業者 にとって明白なことであり、このような変形及び修正が 特許請求の範囲に属することは当然のことである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における熱防御膜を備えたターピンプレードの透視図。

【図2】本発明における熱防御膜の概略断面図。

【図3】本発明における熱防御膜を従来法における熱防御膜と比較したグラフ。

【符号の説明】

2…ターピンプレード

4…熱防御膜

6…金属結合膜

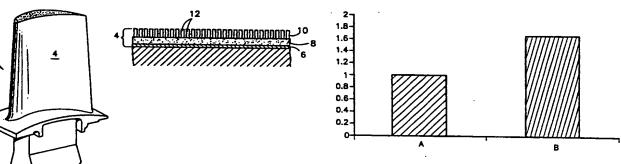
8…酸化アルミニウム層

10…柱状セラミック層

12…セグメント







フロントページの続き

(72)発明者 ステヴェン・エム、バーンズ アメリカ合衆国、コネチカット、ウォータ ーベリー 380 ヒッチコック ロード ナンバー199

(72)発明者 ロバート ジェイ. メーハン アメリカ合衆国, コネチカット, ウォルコ ット, マウンテン ヴュー ドライヴ 13 (HIS PAGE BLANK (USPTO)